⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-94347

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)4月30日

B 41 J 3/04

103

7513-2C

審査請求 未請求 発明の数 4 (全21頁)

60発明の名称

熱インクジェットプリントヘッド

②特 願 昭60-234565

29出 願 昭60(1985)10月22日

72条 明 者 間 中

順 二

順 一 東京

東京都大田区大森西1丁目9番17号 リコー精器株式会社

内

⑪出 願 人

リコー精器株式会社

東京都大田区大森西1丁目9番17号

四代 理 人 弁理士 小橋 正明

明期曹

1.発明の名称

熱インクジェットプリントヘッド

2. 特許請求の範囲

- 1. インクを局所的に加熱して気泡をインク内に発生させそれにより該インクからインク滴を形成する熱インクジェットプリントヘッドにおいて、ノズル孔が設けられていると共に前記ノズル孔に連通しており且つ前記インクを充填可能なインク流路が設けられており、前記インク流路の空間内に少なくともその一部を空中に延在させた加熱手段が設けられていることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 2. 特許請求の範囲第1項において、前記インク滋路は基板とカバープレートとの間に形成されており、前記加熱手段は前記基板上に形成されており且つ前記基板の選択した箇所をエッチング除去して前記加熱手段の少なくとも一部を前記基板から離隔させたことを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。

- 3. 特許請求の範囲第2項において、前記加 熱手段は電流の通過によって発熱する加熱部を有 していることを特徴とする熱インクジェットプリ ントヘッド。
- 4. 特許請求の範囲第3項において、前記加 熱部が架橋状に構成されていることを特徴とする 熱インクジェットプリントヘッド。
- 5. 特許請求の範囲第3項において、前記加 熱部が片持樂状に構成されていることを特徴とす る熱インクジェットプリントヘッド。
- 6. 特許請求の範囲第3項において、前記加 熱部の少なくとも一部が蛇行形状に構成されてい ることを特徴とする熱インクジェットプリントへ ッド。
- 7. 特許請求の範囲第3項において、前記加 熱部の少なくとも一部が環状形状をしていること を特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 8. 特許請求の範囲第3項において、前記ノ ズル孔は前記カバーブレートの所定箇所に穿散し て設けられていることを特徴とする熱インクジェ

ットプリントヘッド。

- 9. 特許請求の範囲第8項において、前記加 熱部は前記ノズル孔と整合して配設されていることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 10. 特許請求の範囲第8項において、前記加熱部は前記ノズル孔と少なくととも部分的にズラして配設されていることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 11. 特許請求の範囲第3項において、前記ノズル孔は前記カバープレートと前記基板との間に配設されていることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 12. 特許請求の範囲第3項において、前記ノ ズル孔は前記基板の所定箇所に穿殺して設けられ ていることを特徴とする熱インクジェットプリン トヘッド。
- 13. 特許請求の範囲第12項において、前記 ノズル孔は前記基板を異方性エッチングすること によって先期形状に形成されていることを特徴と する熱インクジェットプリントヘッド。

- 3 -

ェットプリントヘッド。

- 18. 特許請求の範囲第17項において、前記加熱手段と前記温度検知手段とは実質的に同一の構成を有することを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 19. 特許請求の範囲第2項において、前記基板と前記基板との間に所定の形状の孔を穿設した 封止プレートを挟着させたことを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 20. インクを局所的に加熱して気泡をインク内に発生させそれにより該インクからインク海を形成する熱インクジェットプリントへッドにのので、1表面上に絶縁層を被着形成した基板のので、1表面上に絶縁層を被着形成した基板ののでに達する迄エッチング除去して前記絶縁層の過程に達すると上に加熱部を配設させて加熱手段を離離隔させてカバープレートを設けてインク流路を形成させてカバープレートにノズル孔を穿設すると共に前記カバープレートにノズル孔を穿

- 14. 特許簡求の範囲第3項において、前記加 熱手段は前記加熱部の両端に接続された一対のリード部を有しており前記リード部は前記基板上に 付着形成されると共に前記加熱部の方が前記リー ド部よりも電気的抵抗が実質的に大きい様に設定 されているていることを特徴とする熱インクジェ ットプリントヘッド。
- 15. 特許請求の範囲第14項において、前記加熱部と前記リード部とは同一の物質から形成されており前記加熱部の断面積が前記リード部の断面積よりも小さく形成されていることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 16. 特許請求の範囲第1項、第2項、第3項及び第14項の内の何れか1項において、前記据板上に絶縁層が形成されており、前記加熱手段のリード部は前記絶縁層の上に被着形成されていることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 17. 特許請求の範囲第1項において、前記加熱手段の近傍に前記インクの温度を測定する温度 検知手段を配設したことを特徴とする熱インクジ

- 4 -

- し、前記インク流路内のインクを前記ノズル孔から噴出させることによってインク滴を発生させる ことを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 21. 特許請求の範囲第20項において、前記加熱部は電流の通過によりジュール熱を発生し、前記加熱手段は前記加熱部の両端に接続する一対のリード部を有しており、前記リード部も前記絶縁層上に付着形成されていることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。
- 22. 所定簡所をエッチング除去して1表面に凹所を形成した基板、第1級膨張率を持っており前記1表面上に付着形成されると共に前記凹所上の空間に張り出して所定の形状に延在する張り出し部を有する第1層、前記第1線膨張率とは異なった第2線膨張率を持っており前記第1層の少なくとも前記張り出し部上に付着形成された第2層、前記基板の絶縁層から所定距離離隔して配設しノズル孔を穿設したカバープレート、少なくとも前記張り出し部を加熱し前記第1及び第2線膨

張率の差異によって前記張り出し部を屈曲させる 加熱手段、とを有することを特徴とする熱インク ジェットプリントヘッド。

23. 特許請求の範囲第22項において、前記加熱手段は前記第2層に電流を通過させることによって前記第2層の加熱部においてジュール熱を発生させるものであることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。

24. 特許請求の範囲第1項、第2項、第3項及び第23項の内の何れか1項において、前記第1層はTa_0s、Si02、SioNe、Al20aから選択された物質で構成されており、又第2層はTa、Ti、V、Cr、Ni、Mo、Pt、TaN2、TiN、SiC、VC、NiCr、ステンレス、PtIr、PtRhから選択された物質で構成されていることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。

25. 特許請求の範囲第24項において、前記基板はSi、W、Mo、Cr、Ni、NiCr、ステンレス、樹脂から選択した単層又はこれらのラミネート構造で構成されていることを特徴とする熱インクジ

- 7 -

って、更に詳細には、熱エネルギを駆動源として 利用し印字用のインク滴を発生させる熱インクジェットプリントヘッドに関するものである。 従来技術

熱インクジェットプリンタは公知であり、これ は所謂オンデマンド型のインクジェットプリンタ であって、その動作原理によれば、インクを局所 的に加熱させて気泡を発生させ、その時の気泡に よる排除体積を駆動力としてインクをノズル孔か ら射出させてインク滴を形成し印字させる。第1 図は従来の熱インクジェットプリンタに使用され るプリントヘッドの概略図である。図示した如く、 このプリントヘッドにはインク流路1が形成され ており、その一端にはノズル孔1aが形成されて おり、またその他端はインク供給路2に連通され ている。インク流路1内にはインク3が充填され ており、通常は、ノズル孔1aにおいて、インク 3は表面張力によってメニスカスを形成している。 インク流路1を画定する壁の所定の箇所にはヒー タ4が被着形成されており、ここを瞬間的に加熱

ェットプリントヘッド。

26. インクを局所的に加熱して気泡をインクトに発生させそれにより該インクからインク滴を形成する熱インクジェットプリントヘッドにおいて、ノズル孔が設けられていると共に前記ノズル孔に連通しており且つ前記インクを充填可能なインク流路が設けられており、前記インク流路内のインクを局所的に加熱して気泡を発生させる加熱手段が設けられており、前記加熱手段は前記気泡を前記ノズル孔へ向かって成長させる加熱部を有することを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。

27. 特許請求の範囲第26項において、前記加熱部は少なくとも部分的に前記インク流路内の空間を延在して設けられていることを特徴とする熱インクジェットプリントヘッド。

3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明はインクジェットプリンタ等に使用する インクジェットプリントヘッドに関するものであ

- 8 -

させることによってヒータ1上に膜沸騰を起させ、その結果ヒータ4上に気泡5が発生される。従って、気泡5の発生による排除体積によって、インク3がノズル孔1aから部分的に押し出され、その押し出された部分3aはやがてインク滴を形成する。この場合の加熱は、電流パルスをヒータ4に印加してジュール発熱を起させることによって行なわれ、従って、パルスが終了すると、ヒータ4はインク3によって急冷されて気泡は消滅し、新たなインクがインク流路1内に供給される。

この様な従来の熱インクジェットプリントへッドによって、オンデマンド型の印字動作を行なわせることが可能であるが、ヒータ4がインク流路1の壁上に被着して設けられているので、ヒータ4から発生された熱はヘッド本体側へ熱伝導によって散逸される。従って、ヒータ4の加熱効率が悪く、パルス電流を印加した場合のヒータ4の温度上昇の立上りが比較的緩やかとなり充分な膜沸騰を発生させることが出来ない等の欠点がある。又、ヒータ4と比べ本体の熱容量が多きので、所

定の温度にヒータ4が到達するのにかなりの時間 を必要とし、消費電力が大きいばかりか、熱的な 周波数応答が低く印字速度が制限される等の欠点 もある。

目 的

本発明は以上の点に鰡みなされたものであって、 上述した如き従来技術の欠点を解消し、熱効率を 向上させると共に印字速度も向上させた熱インク ジェットプリントヘッドを提供することを特徴と する。本発明の別の目的とするところは、製造が 容易であり特に高密度のマルチノズル構成とする のに適した熱インクジェットプリントヘッドを提 供することである。

構 成

本発明の1側面においては、プリントヘッド内 に形成したインク流路内にヒータを配設してイン ク流路内のインクを局所的に加熱し気泡をさせる が、このヒータを少なくとも部分的にインク流路 内の空間に空中に延在させて設け、これによりヒ ータからプリントヘッド本体乃至は基板に熱が散

- 11 -

気泡がノズル孔に向かって順次成長する様に構成し、従って気泡成長仮定における体積排除がインク流路内のインクの一部にノズル孔へ向かって運動エルルギを付与させ、効果的にインク滴の発生を行なうことを可能とする。この場合には、ヒータをインク流路の壁上に被着して設けても良いが、好適にはインク流路の空間内に張り出して設けるのが良い。

以下、添付の図面を参考に、本発明の具体的実施の態様に付いて詳細に説明する。

第2図及び第3図は本発明の熱インクジェットプリントヘッド10の1実施例を示している。 図示した如く、本発明の熱インクジェットプリントヘッド10は、基板11を有しており、基板11の1表面上には異方性エッチングによって溝乃至は凹所11aが形成され、これによりインク室13が画定されている。基板11の凹所11aが形成されている。カバープレート12が配設されている。カバープレート12は、第3図には図示していないが、スペーサ

逸されることを極力防止している。この様な構成によれば、ヒータから基板への熱伝導による熱の 散逸を最少とすることが可能となる。従って、所 定の温度に加熱する場合の消費電力は減少され、 一方熱応答性が改善されるので、印字速度を著し く向上させることが可能である。

本発明の別の側面によれば、ヒータを2 層橋成として、夫々の層を異なった線膨張率の物質で構成する。この様な構成においては、例えば電流を印加させてジュール発熱させると、ヒータは決々の層の線膨張率の差から所定の方向へ屈曲動作によってインクは部分的に運動構成される。この場合には、気泡発生によって気泡が発生される場合には、気泡変生による体積排除とヒータの屈曲運動による運動上される。

本発明の更に別の側面によれば、インク流路内にヒータを配設して気泡を発生する場合に、その

- 12 -

乃至は封止プレートをカバープレート12と基板11との間に介設させて基板11から所定の距離に位置させている。従って、基板11とカバープレート12との間にはインク供給路14が形成されており、このインク供給路14はインク室13と共にインク流路を構成している。従って、インク室13とインク供給路14は通常インク液体15で充填されている。本実施例においては、カバープレート12の所定の位置にノズル孔12aが穿設されている。

インク室13内の空間に延在してヒータ要素の加熱部16aが配設されている。第3回から明らかな如く、基板11の1表面内に大略矩形状のインク室13が凹設されており、この凹所13を横断してヒータ要素16の加熱部16aが架橋状に設けられている。更に、加熱部16aの両端に接続して一対のリード部16b,16bが横方向に延在して設けられている。好適には、加熱部16aとリード部16bとは同一物質から同時に付着形成されるが、例えば図示した如く、加熱部16

aの幅はリード部16bの幅より実質的に幅狭に設定され、従って加熱部16aの電気抵抗がリード部16bのそれよりも実質的に大きくなる両に設定されている。従って、ヒータ要素16のは実質的に近って、ヒータ要素16のは実質的にジュール発熱では、カード部16bでは野カーにおいてはジュール発熱によってかな発熱を指する。この場合に、実質的な発熱を行なわれる。この場合に、実質的な発熱を行なわれる。この場合に、実質的な発熱を行なわれる。この場合に、対回所13に経過である。対しられており、インク室の空間内を延在しており、オンク室の空間内を延在しており、オンク室の空間内を延在しており、オンク室の空間内を延在しておけられており、インク室の空間内を延在しておけられており、インク室の空間内を延れておけられており、カード部16bには新行のの抵抗にないる。

この様な構成においては、ヒータ要素16に電流を例えばパルス状に通電させると、リード部16 b では実質的に発熱を行なうことはなく、発熱は加熱部16 a で実質的に行なわれる。処で、加熱部16 a はインク室13の空間内に延在して設

- 15 -

の記録媒体へ向かって空中を飛行する。尚、第2 図に示した状態は、ヒータ要素16に通電しない 状態を示しており、従って加熱部16aの周囲に は気泡は発生しておらず、ノズル孔12aにおい ては、インク15は表面張力によってメニスカス 15bを形成している。

この様に、ヒータ要素16に通電を行なってインク済15aを形成する場合に、従来技術の如く加熱部の略全体が基板上に接触して設けられている場合には、1ドット当りの加熱電力は代表的には、1ドット当りの加熱電力は代表のには、10V×0・05A程度であり、従ってれにおいて、10V×0・05A程度であり、位に消費電力とすることが可能となる。これにおいても低消費電力で電源部がコンパクトによいいても低消費電力で電源部がコンパクトによいでも低消費を使用した電池駆動型とすることが可能であり、この為にポータブルのインクジェットプリンタとすることが可能である。

更に、基板11に凹所を凹散してインク室13 を設ける構成とした場合には、気泡発生によるイ けられており、それは殆どその全体がインク15 に接触しているので、加熱部16aから発生され た熱は有効的にインク15へ伝達される。この様 に、加熱部16aから発散される熱はその全てが 周囲のインク15によって吸収され、基板11へ 熱伝導によって逃げることが回避され、従来技術 に比べて遥かに熱効率が高い。

ヒータ要素16に通電して加熱部16aが発熱すると、加熱部16aの表面で機沸騰が行なわれ気泡が発生する、従って、インク室13内のインク15は気泡の体積分だけ排除されることとな積が、本実施例においては、インク室13の体積が出する。では、インク度の間に形成されたインク供給路14への流低が加熱されたインク15はインク室13を流動して、明にが成立れたインク25はインク室13を流動して、サードにインク15はインク室13を流動し、その結にノズル孔12aの方へ移動し、その結にノズル孔12aの方へ移動し、その結にノズル孔12aの方へ移動し、その結にスプル孔15aパ発生される。インク流15aパ発生される。インク流15aパ発生される。

- 16 -

ンク室13内のインクの流動は流体抵抗の大きな インク供給路14へ波及されることが実質的に阻 止されるので、隣接するノズル孔間が互いに干渉 することが実質的に防止され、高密度のマルチノ ズル構成とすることを可能とする。又、前述した 如く、従来技術においては、熱的な応答が毅慢で ある為、気泡形成の制御を俊敏に行なうことが不 可能であり、その為に熱的なロスやオーバーヒー トによるヒータ要素の寿命が劣化するという問題 があった。一方、本発明の構成においては、熱的 な応答が俊敏であり、発熱温度を周囲の状況に応 じてきめ細かく制御することが出来るので、熱効 率は高く又寿命は長期化される。尚、第2回及び 第3回に示したプリントヘッド10の全体的構成 は更に第5図に斜視図で示してあり、ヒータ要素 16はリード部16bの端部に電極部16cが設 けられていることが分かる。

次に、第4a図乃至第4c図を参照して、第2図、第3図、及び第5図に示した熱インクジェットプリントヘッド10の動作原理に付いて説明す

る。第4 a 図は、加熱部16 a に通電される前の 状態を示しており、インク室13内のインク15 は架橋状の加熱部16aの周囲に接触しており、 又ノズル孔12aにおいて表面張力によってメニ スカス15bが形成されている。第4b図は加熱 部16 a にパルス状電流を通電させた直後の状態 を示しており、加熱部16 a の表面上で膜沸騰が 起こり気泡17が発生し始めた状態を示している。 次いで、第4c図は加熱部16aの周囲に気泡1 7が成長された状態を示しており、この場合に、 プレート状の加熱部16aの上側のみならずその 下側にも気泡が発生されている。気泡17の発生 により排除された体積に相当するインクはインク 室13から押し出される分けであるが、その場合 にインク室13からインク供給路14への流体抵 抗は比較的大きいので、排除されたインクはノズ ル孔12aの方へ流動され、そこを通過して排出 されてインク滴15aを形成する。この様に、加 熟部16 aの両面に気泡17が発生し、その排除 体積が有効にインク滴15aの形成に利用される

- 19 -

して配設した場合の実施例を示している。更に、第8b図は、ブリッジ状の加熱部16aをノズル孔12aとは全くオーバーラップさせずに互いに相対的に横方向へズラせて配設させた場合の実施例を示している。尚、上述した何れの実施例においても、加熱部16aはノズル孔12aと不整合に且つインク室13の一端に偏移させて配置させてあり、加熱部16aの周りに発生する気泡によって排除されたインクがより有効にノズル孔12aへ向かって流動することを助長させている。

第9回乃至第14回はヒータ要素16を凹所13に対して架橋状ではなく、片特梁状に設けた幾つかの実施例を示している。即ち、第9回の実施例においては、矩形状の凹所13の右側の側部から凹所13で画定された空間内に片特梁状に一対のリード部16b,16bの先端部間を接続して輻狭の加熱部16aが形成されている。同様に、第10回の実施例においては、一対の片特梁状に延在する並設されたリード部16b,16bの先端部間にリング形状の加熱部1

ので、従来技術と比較して、効率が向上されてい る。

第6a図乃至第6c図はヒータ要素16の種々の実施例を示している。第6a図の実施例においては、一対の離隔された互いに平行なストリップ16aュ及び16aュとよって加熱部16が形成されており、第6b図の実施例においては、加熱部16は一対のアーム16a。とリング16a。ととを要素においては、加熱部16は蛇行形状部16a。から形成されている。更に、第7a図及び第7b図はカバープレート12に穿設するノズル112a。と大々形成した場合の実施例を示している。これらのノズル孔12aの形状は、例えばインク15の粘性等種々の条件に応じて適当に選択して使用することが可能である。第6a叉施のまたのノズル孔12aの形状は、例えばインク

第8 a 図は、架橋状の加熱部 1 6 a をノズル孔 1 2 a に整合して配設する代りに、多少右側へズ ラして部分的にノズル孔 1 2 a とオーバーラップ

- 20 -

6 a が設けられている。第11図の実施例では、 蛇行形状の加熱部16 a が一対のリード部16 b , 16 b の先端間に接続して設けられている。第1 2図は第9図の構造を有するプリントヘッドのB -B方向に見た断而構造を示している。この場合 には、加熱部16 a がカバープレート12に穿設 したノズル孔12 a に整合して配設されているが、 加熱部16 a とノズル孔12 a とは前述した如く 不整合とさせることも可能である。

 の異なる物質から構成することによって、張り出し部が加熱により振動を発生する。この機械的な 振動測動による運動量をインク15に付与してインク済15aの形成に有効に利用することが可能 である。尚、基板11がシリコン基板である場合 には、絶縁層18は二酸化シリコンとすると良い。

第15図の実施例は、基板1101表面上に絶縁層18を全面に被着形成しており、その反対側の表面から基板11の選択部分を絶縁層18には到達する迄エッチング除去して凹所13を形成と絶縁層18の形はがイヤフラムを形成している。そのの気を整理を対してもうけられいる。本実施例においたととであり、従ってその加熱部はダイヤフラムの上ににといる。本実施例においたといる。本実施例においたととであり、従ってその加熱部はダイヤフラムの上ににといる。本実施例においたといる。本実施例においたといる。本実施例においても、るまり、後人を表生によるな体を要素16の気を生によるな体を要素16の気を生によるな体を要素16の気を生によるな体を要素16の気を生によるな体を要素16の気を生によるなが振動を発生し、その際の機械的運動によりインク流15

- 23 -

第18図の実施例においては、基板11の1表 而をエッチング除去して凹所13を形成すると共 に基板11の反対側の表面上にチャンネル溝を刻 むしてインク供給路14を形成して連通部でいいる。基板11を貫通して連通部でいいる。基板11の凹所13を形成した上表していいる。がターン形状としたなイーサとしてあり、一方の対してカート12を配設してある。一方、基板11の下であるの上にはバックプレート20が設けら、エル孔12を配設してある。は、バルれ112を施例においても、加熱部16aは、ブルれ12を施例においても、加熱部16aは、ブルれ12

第19回乃至第21回の実施例は、基板11を 異方性エッチングして貫通孔を設け、これをノズ ル孔として使用する場合を示している。即ち、第 19回及び第20回に示した実施例においては、 基板11を異方性エッチングによって先細形状の aの発生を助長することが可能となる。

第16図乃至第18図はインク室13へのイン ク導入用のインク供給路14を画定する為にスペ - サとしても機能する封止プレート19をカバー プレート12と基板11との間に介在させた場合 の実施例を示している。第16回及び第17回に 示した実施例の場合には、基板11の1表面に基 板の一端側から所定距離延在する直線チャンネル 形状の薄が形成されており、この瀧はインク海路 を形成しておりその一部はインク室13を前定す ると共にその一部はインク供給路14を画定して いる。インク室13内の空間を延在する加勢部1 6 a を持ったヒータ要素16が基板11上に設け られており、該インク流路の周囲を取りまく様に U字形状の封止プレート19が基板上に形成され、 更にその上にカバープレート12が配設されてい る。この様な構成とした場合には、インク室13 及びノズル孔12aは全く独立となるので、マル チノズル形態とした場合にも、その他のノズルか ら悪影響を被ることは無い。

- 24 -

貫通孔11bを設け、これによってインク室13を形成すると共にインク滴15a射出用のノズル孔を形成している。基板11と所定距離離隔してバックプレート20が配設されており、その間にインク供給路14が形成されており、又加熱部16aはインク室13の空間内を延在して設けられている。この実施例は構造が極めて簡単であり製造が容易である。又、ヒータ要素16とノズル11bの加工が一連のホトエッチングプロセスに組み込める為に位置合せ精度及び間隔が正確である。

第21図に示した実施例は上述した実施例の変形例であり、基板11の内側設而上に絶縁層18が被着形成されており、異方性エッチングによって先期のノズル孔11bを穿散する場合に、絶縁層18がインク室13内に突出する張り出し部18aを形成し、その張り出し部18a上にヒータ要素16の加熱部16aが被着形成されている。尚、この場合に、加熱部16aは張り出し部18

前述した如く、ヒータ要素16は単層に構成し

ても良いし、又多層構成にしても良いが、特に多層構成(例えば、前述した実施例では、絶縁層上にヒータ要素16を形成)とした場合には、その少なくとも1層を他の層の線膨張率と異なったものに設定することにより、発熱した場合にヒータ要素16が振動を発生し、この機械的運動をインク流の発生に有効に利用することが可能である。 次に、第22a図乃至第22i図を参照して、絶縁層で包囲された片持架状のヒータ要素を製造する場合の1例に付いて説明する。

第22a図に示した如く、シリコン等の基板11の上に、任意の公知の膜製造方法により、二酸化シリコン等の絶縁層18を付着形成し、更にその上に順次モリブデン層16x、白金層16y、モリブデン層16zを形成する。次いで、第22b図に示した如く、層16xと16yと16zからなる複合層16の上にホトレジスト21をコーテイングする。このホトレジスト21を可定のパターンに露光し現像することによって第22c図に示した如きホトレジストパターン21a。21

- 27 -

造とする場合も同様の異方性エッチングによるアンダーカッテイングを利用すれば良い。本例においては、金属複合層16aはモリブデン、白金、モリブデンの3層構造であり、複合層16aは下地絶縁層18とパッシベーション用絶縁層16aによって周囲が完全に包囲されているが、複合層16aは所望により単層構成とすることも可能である。

次に、基板11として特にシリコンウエハを使用した場合の実施例に付いて第23回を参照して詳細に説明する。シリコン基板11の上表面が(100)面であり、そこにインク流路11aを異方性エッチングにより形成すると共にヒータ加熱部16aをアンダーエッチングによって形成する場合には、架橋構造の加熱部16aが(111)面に対して平行にならない様に図示例では 8 = 4 5 ・ の角度に配置させる。第23回の実施例では、大略矩形形状のシリコン基板11の上表面にインク流路11aをその一端を基板11の端部に開放

- 29 -

b を形成する。次いで、第22d 図に示した如く、プラズマエッチングを行なって金属複合層16を 選択的にエッチングする。その後に、ホトレジストパターン21a,21bを剥離すると第22e 図に示した構造となる。

- 28 -

して直線状に延在するチャンネル形状にエッチン グ形成し、その流路11aの終端近傍に45度の 角度で架橋状に延在する加熱部16aを設けたヒ - 4 更多16 が動けられている。更に、ヒー4 更 素16と並列して検知要素26が設けられており、 該検知要素26も同様に架橋構造を有する検知部 26 a と、その両端に接続された一対のリード部 26b, 26b、及び電極部26c, 26cを有 している。尚、検知要素26はヒータ要素16と 同一の物質から同時的に形成すると良い。検知要 素26は検知部26aにおける電気的特性 (例え ば電気抵抗)の変化を検知してインク流路11a 内のインクの状態、例えばインクの液温や流速、 を測定する。 基板 1 1 上にはノズル孔 1 2 a を穿 設したカバープレート12を被着するが、その場 合に、好適には両者間に所定の形状の封止プレー トを介設させると良い。尚、第23図には、単一 のノズル孔12a及びインク流路11aのみ図示 してあるが、基板11上にアレイ状にインク流路 1 1 a を刻設すると共にそれに対応してノズル孔

12 a をアレイ状に配設させてマルチノズル構成とすることが可能である。

次に、シリコン基板を使用し、ヒータ及び検知 体を片持梁構造とした場合の具体的実施例に付い て第24図乃至第30図を参照して詳細に説明す る。第24回乃至第26回は第27回及び第28 図に夫々異なった箇所の断面構造を示した本発明 熟インクジェットプリントヘッドの1例のカバー プレート12と、封止プレート19と、基板11 とを夫々示している。第26図に示した如く、シ リコン基板11の上表面上には二酸化シリコン等 の絶縁物質からなる絶縁層18が付着形成されて おり、該絶縁層18は所定の形状にパターン化さ れており、又基板11はその選択した部分がエッ チング除去されてインク室13を画定する凹所が 凹設されている。各インク室13の左端は共通イ ンク供給路に連通されており、その右端近傍にお いては、片持梨状にインク室13内に張り出して いる絶縁層18の一対の支持部18aが形成され ており、その上には夫々ヒータ要素16のリング

- 31 -

又各インク室13の右端は基板11に刻設した共 通インク供給路14に連通している。各インク室 13内の空間に張り出して一対のリング状加熱部 16aとリング状検知部26aとが夫々片持梁形 状に形成されている。尚、第29図においでは、 ヒータ要素16及び検知要素26は夫々簡略的に 図示してあることに注意すべきである。第30図 から明らかな如く、基板11上には所定の形状を その上バックプレート20が被着して設けられて いる。従って、本例においては、基板11とにいって クプレート20とで基板11の1側部に横 指向したノズル孔13aを両定している。

次に、上述したヒータ要素16と検知要素26とを具備する実施例のヒータ及び検知駆動回路に付いて第31回及び第32回を参照して説明する。第31回に示した如く、例えば基板11とカバープレート12との間に形成されたインク流路内に充填されているインク15をヒータ要素16の加熱部16aで局所的に加熱することによって気泡

状加熱部16aと、検知要素26のリング状検知 部26aとが形成されている

第26図の実施例においては、ヒータ要素16の上側リード部16bと検知要素26の下側リード部16bと検知要素26の下側リード部26bとは共通リード36に共通接続第21 上に第25 ないである。との様な構成を有する。基板11上に第25 プレート19を被着し、次の上に野設した対量としたが、カープレート12を被に担か立てられた場合に、バープレート12を被に担か立てられた場合に、が完する。尚、この様に担か立てられた場合に、短形窓19aは大略インク室13の外周を取り回回である。では、ノズル孔12aは大略ヒータ関ットの状態は第28回から明らかである。

第29図及び第30図に示したプリントヘッドは上述したプリントヘッドの変形例であり、この場合には、基板11の左端側に各インク室13の一端を開放させてノズル孔13aを画定しており、

- 32 -

を発生しその排除体積を利用してインク155をノズル孔12aから押し出してインク滴15aを形成すると共に、検知要素26の検知部26aによってインク15の温度を検知しその液温情報に基づいて加熱部16aの加熱駆動を制御し最適なインク滴15aを形成する。この為に、ヒータ要素16に接続されたヒータ駆動同路21はタイミング回路23とヒータ駆動制御回路24とに接続されている。

この場合に、第26回に示した実施例の如くヒータ要素16と検知要素26とを共通接続36させてヒータ駆動回路21及び液温検出回路22へ接続する構成とすることが望ましく、その様な好適変形例を第32回に示してある。尚、この場合に、共通接続部36は接地接続すると良い。

次に、特に第33図乃至第35図を参照して、 ヒータ要素の架橋又は片持梁構造を多層構造とし て少なくともその一層の線膨張率を他の層のもの

と異ならせることによって多層構造体を機械的に 振動させ、その振動現象を利用してインクに運動 量を付与してインク滴の形成に寄与させる場合に 付いて詳細に説明する。第33回及び第34回に 示した実施例においては、基板11の上表面上に 絶縁層18が被着形成されており、その絶縁層1 8 が所定の形状にパターン形成されると共に基板 11の選択した部分がエッチング除去されてイン ク室13を画定している。 絶縁層18の一部はイ ンク室13の空間内に片持梁状に張り出しており 支持部18aを形成している。 絶縁層18上には ヒータ要素16が形成されており、それは一対の 互いに並設したリード部16bと、そこからイン ク室13の空間に片持梁状にやや斜めに互いに近 接して延在する中間部16dと、その先端に接続 されるリング形状の加熱部16aとを有している。 従って、一対の中間部16dとリング状加熱部1 6 aとが全体として片持築形状に構成されており、 それと略同等の形状を有する絶縁物質からなる支 持部18 a 上に付着形成されて2層構成の片持梁

- 35 -

16 a に気泡を発生させて、その排除体積をインク滴15 a の形成に利用するとより効果的である。更に、第33回及び第34回に示した実施例においては、リング形状の加熱部16 a をノズル孔12 a の右側へズラせて位置させているが、例えば、加熱により片持梁構成体が上方向へ屈曲と整合さは、加熱部16 a をノズル孔12 a と整合させる。東京では、立ち、中級的には、立ち、中級的には、立ち、中級化シリコンとの間にモリブデン、クロム、チタン等の下地層を介在させるのが良い。

第35図は、片持梁が加熱により上方向に屈曲する実施例を示している。即ち、第35図の実施例は前述したものと多くの点で同じ構成を有しているが、基板11とカバープレート12との間にスペーサとしても機能する封止プレート19が介在されている。又、本例においては、基板11の上表面上に付着形成した絶縁層18の上にヒータ要素16を付着形成しており、更にその上に絶縁層18と同一の前縁材料でより大きな膜厚でオー

を形成している.

基板11の上方には所定距離離隔してカバープ レート12が配設されており、両者間にインク供 給路14が形成されている。インク供給路14は インク供給源へ接続されており、通常インクで充 填されている。カパープレート12の所定箇所に はノズル孔12aが穿設されており、インクが一 部射出されて印字用のインク滴15aを形成する。 この場合に、例えばヒータ要素16を白金で又絶 級層18を二酸化シリコンで形成した場合には、 ヒータ要素16の線膨張率の方が絶縁層18のそ れより大きく従って、リング加熱部16aが発熱 して片特梁が加熱されると、点線で示した如く片 持架は下方へ屈曲する。従って、この屈曲運動に よってインク室13内のインクは矢印で示した如 く、大略時計方向に流動されて略ノズル孔12a の方向へ向かって押し長される。この様な片特製 の下方向屈曲運動のみによってインクをノズル 71. 12aから射出させてインク滴15aを形成する ことも可能であるが、この場合に、リング加熱部

- 36 -

バーコート絶縁層22を付着形成してある。従っ て、本例の片持梁は、原理的には、3層構造を有 しており、その上部層22と下部層18とは同一 の絶縁性物質から構成されているが、上部層22 を下部層18よりも大きな厚さに形成してあるの で、ヒータ要素16により加熱された場合には、 片持梁構成体は点線で示した如く、上方向へ屈曲 する。従って、この上方向屈曲即動により、イン クがノズル孔12 aを介して外部へ押し出されイ ンク滴が形成される。図示例の如く、片持梁構成 体の先端部がノズル孔12aの近傍に位置させる のが好適であるが、ノズル孔12aから多少ズレ て位置させることも可能である。更に、片特樂の 屈曲運動のみならず、加熱部16aに気泡を瞬時 に発生させてその時の排除体積をも利用してイン ク滴を形成することが望ましい。前述した如く、 ヒータ要素16を白金で構成し且つ上部及び下部 絶縁層18と22とを二酸化シリコンで構成する 場合にはそれらの間に密着層として例えばモリブ デンを介在させることが望ましい。

次に、第36図乃至第38図に示した実施例に 付いて説明する。第36 図及び第37 図に示した 実施例では、基板11の上表面を選択的にエッチ ングしてインク室13とインク供給路14を有す るインク流路を形成し、インク室の空間を延在さ せてリングを具備した加熱部16aがブリッジ状 に設けられている。インク室13の一端側は基板 11の1側部に画定したノズル孔13 aへ連通し ており、そこを介してインク被滴が射出される。 本例においては、インク室13はインク流路のチ ャンネル幅を部分的に構方向に拡大して形成され ている。この場合にも、前述した基板11の下方 向へアンダーカットエッチングした場合と、同様 の効果、即ちインク供給路14個への流れ抵抗を 高め逆流を防止する効果を享受することが可能と なる。本例の場合には、一回のエッチングでイン ク流路を形成することが可能であり、製造プロセ スが簡単化される。尚、図示例においては、イン ク室13からノズル孔13aへかけて多少先期の 形状とされているが、この遷移部分は同じ幅の儘

- 39 -

て、このオリフィス14aによって流れ抵抗が大きく設定され、インク室13からの逆流が防止される。更に、本例の変形例として、バックプレート20のリング加熱部16aに対応する箇所に点線で示した如く空洞部20aを形成しても良い。

次に、本発明の更に別の実施例に付いて第39 図及び第40a図乃至第40d図を参照して説明 する。第39図の実施例においては、基板11の 表面にチャンネル形状のインク供給路14を刻設 すると共にそこらか末広形状に拡開するインク室 13が設けられている。インク室13は本例でに た細形状の遷移部分を介して基板11の1端部に 両定されたノズル孔13aに連通している。イン ク供給路14からインク室13へ遷移する末広 分に位地してリング加熱部16aがインク室13 内に配設されており、リング加熱部16aは一対 のリード部16b,16bに接続されている。

第39図の如き構成の動作原理に付いて第40 a 図乃至第40 d 図を参照して説明する。第40 a 図に示した如く、リング加熱部16 a が加熱さ とするか或いは末広の形状としても良い。

第37図に示した如く、封止プレート19を介してカバープレート12が設けられている。尚、本例の変形例として、ノズル孔13aを閉塞して、カバープレート12の所望箇所に点線で示した如くノズル孔12aを穿散して散けても良い。

第38図は更に別の実施例を示しており、この場合には、基板11の選択簡所をエッチング除法を正のでは、基板11の選択簡所をエッチングででは、またの一端側にノズル孔13aを画定ををでしている。インク室内にはリング状加熱部16aををするとしてもしても機能するがでは、スペーサとしても機能するがでいる。本例においては、バックプレート20が設けられている。本例においては、バックプレート20に成で形状の神を刻設してインク供給路14が形成されている。この場合に、インク供給第1なに速通されている。との場合に、インク供給第1なが形成される。

- 40 -

れると、膜沸騰を起し気泡17の成長が開始される。この場合にリング加熱部16aはインク供給路14とインク室13との境界近傍に位地されているから、発生された気泡17はインク供給路14を閉塞する。次いで、第40b図に示した如射はインクを開発されると、インク室13との接触角度、気泡17が成長されると、インクを開入して行く。この場合、インク供給14に対して行く。この場合、インク供給路14に圧力は伝達されない。この為、インク室13内のインク15はノズル孔13aから射出ないので、インク15がノズル孔13aから射出ない。インク液が形成される。

次いで、パルス電流が終了すると、第40c図に示した如く、リング加熱部16aは周囲のインク15によって急激に冷却され、気泡17は瞬時に消滅してインク液面15bは内部に引っ込む。 次いで、第40d図に示した如く、インク供給路 14から新たなインクがインク室13内に供給されてインク液面15bは表面張力により適当なメニスカスの状態に復帰する。この様に、本実施例に拠れば、気泡17は積極的にノズル孔13aへ向かって成長する構成としてあり、従って気泡17の成長により、その排除体積に指向性が与えられその運動エネルギを有効に利用してインク滴を形成するものである。

第41図は、上述した実施例の変形例を示して おり、インク室13とノズル孔13aとの遷移 分に接続して別のインク供給路としてのインク供給 給補助路30を設けた場合である。但し、このの 給補助路30を設けた場合である。但し、抵抗を 合に、インク供給補助路30の方の流れ抵抗を なっク室13とノズル孔13aとの間の遷移部しいる。 第42図は更に別の変形例を示しており、この 分の流れの間の選びに別の変形のでであり、 ないれた。 第42図は更に別の変形例を示しており、 ないれた。 第43図は更に別の変形例を示している。 第43図は更に別の変形例を示しておりている。 第43図は更に別の変形例を示してお

- 43 -

タT1とを並列接続し、更に別のヒータH2とサー ミスタTaとの整列接続したものと直列に接続詞、 夫々のノードに電圧 V1及び電圧 V2を印加するも のである。この場合には、抵抗値はT,>H,に設 定してあり、従ってH,に電流が流れて発熱しH, で気泡が発生する。H1とT1とは一体となってい るので、T1の温度も上昇しその抵抗値が低下し T,に電流が流れる。次にH,の電流が小さくなる。 サーミスタエ,の抵抗値が桁違いに低下する為、 T1, H1, T2, H2の合成抵抗は小さくなり、印 加電圧 V2に対して T1→H2の経路で電流が流れ る。そこで、H。が発熱し、次にT。の電流が増加 しH2で気泡が発生する。HとTが近接配置され ている為に、同様に温度が上がる。しかし、Hが 発熱し次にTが過熱される為に、多少の時間差 (数十 µ 乃至は数 m s e c) があり、気泡をノズ ル孔13a方向へ向かって移動させることとなる。

次に、第47図に示した実施例に付いて説明する。この場合も前述した実施例と同様に気泡をノ ズル孔13aへ向かって成長させるものであるが、 り、この場合は、インク室13と補助路13との間の遷移部分の流路断而よりも補助路30からノズル孔13a迄の遷移部分30aの流路断面を大きく設定し、補助路30からのインクの吸いあげ効果を向上させている。第44回は更に別の変形例を示しており、この場合には、遷移部分30aに角度αの傾斜を与えて末広形状としている。

次に、第45図及び第46図を参照して本発明別の実施例に付いて説明する。なお、これらの実施例も気泡の発生に指向性を与えてインク流形成の効果を向上させるものである点前述した実施例とそのカテゴリーを同じくするものである。第45図に示した実施例では、複数本(図示例で路45図に示した実施例では、複数本(図示例で路45図にかりを重ね、をインクを13の長手軸に沿って並設し、発生される気泡は入れた。まれたより、発生される気泡は入れた。まれたより、発生される気泡は入れた。まれたより、発生される気泡は入れた。まれたより、発生される気泡は入れた。まれたより、発生される気泡は入れた。まれたより、発生される気泡は入れた。まれたより、発生される気泡は、一方のとある。または、非除体積にあり、発生されてインクの押出し助作に寄与する。年はから図の実施例は、一方のヒータロ、ヒサーミス

- 44 -

本例では、インク供給路14からインク室13へ の末広遷移部分の末広壁に沿って大略V字形状で 且つ蛇行形状の過熱部16aを配設している。そ の動作を第48 a 図乃至第48 d 図を参照して説 明する。第48a図に示した如く、過熱部16a に電流パルスを印加させて過熱させると、夫々の 壁に沿って一対の気泡17、17が発生される。 次いで、第48b図に示した如く、気泡の凝集し ようとする作用により一対の気泡は統合される。 この場合、インク流路14に接続されている末広 壁の狭くなっている側で先ず気泡の結合が起こり、 表面張力の為に気泡は球形になろうとする効果も 加わり、インク供給路14が閉塞される。同時に 末広壁が拡開されている側では気泡の移動により 新たなインクがヒータ面に供給される。次いで、 第48 c 図に示した如く、新たなインクは過熱に よって気化し気泡となる。インク供給路14側は 狭い為に、気泡の表面張力、被と壁面の接触角度、 及び管抵抗から気泡面の位置へ変らない。一方、 反対側では、新たな気泡面の形成に伴い、表面張

カにより図示した如く安定した形状の気泡が形成される。管抵抗及びノズルによる抵抗が小さいので、第48d図に示した如く、インクはノズル孔13a方向へ押し出される。気泡が成長すると、 周囲のインク液で冷却されて、気泡が収縮、消滅

第49図は更に別の実施例を示しており、この場合には、過熱部16aの幅は順次その長手軸に変化させてインク室13内においてその長手軸に変化させて所定の温度に損害する迄の時間を制力する。とにより気泡の成長に指すての少さが発生しかのの大力である。第49回の実施のの実施のの実施のないである。第49回の実施例のより、第50回の実施例の動作はかからのより、第51a回の実施のより、の経過のである。第49回の実施例の動作はかからのでである。第49回の実施例の動作はかからでである。第49回の実施のの対明らないである。第49回の実施のより、のとのはよくのの表がである。

- 47 -

第1図は従来の代表的な熱インクジェットプリ ントヘッドの構成を示した概略図、第2図は本発 明の熱インクジェットプリントヘッドの1実施例 を示した概略図、第3図は第1図のプリントへッ ドの概略平面図、第4a図乃至第4c図は第1図 のプリントヘッドの動作原理を説明する各説明図、 第5回は第2回及び第3回のプリントヘッドの概 略斜視図、第6a図乃至第6c図はヒータ要素1 6の種々の実施例を示した各平面図、第7a図及 び第7 b 図はノズル孔の変形例を示した各概略断 而図、第8a図及び第8b図は過熱部16aとノ ズルA.12aとの相対的位置関係の異なる各実施 例を示した各概略断面図、第9図乃至第11図は ヒータ要素16を片持梁構造とした場合の各概略 平而図、第12図は第9図のB-B線に沿っての 概略断面図、第13図はヒータ要素16を2層構 造の片持梁とした場合の概略平面図、第14図は 第13回のC-C線に沿っての概略断面図、第1 5 図はダイヤフラム構成とした場合の概略断面図、 第16団は基板11の表面に直線上のインク経路

る。又、第52a因乃至第52c図では、機軸に ヒータ位置を縦軸に温度をとってある。更に、第 53a図乃至第53c図では、機軸にヒータ位置 を取ってあり、どこで気泡が発生するかを表して いる。尚、第51図乃至第53図において、ぞれ ぞれのa乃至bは対応している。

効 果

以上詳説した如く、本発明によれば、消費電力を著しく減少させることが可能であり、又応答速度を上げることが可能なので、高速の印字を行なうことが可能である。更に、構造は簡単であるから、製造が容易であり、高精度の加工が容易で新規な機構が容易に付加できる。特に高密度のマルチノズルを構成するのに効果的である。

以上、本発明の具体的実施の態様に付いて詳細に説明したが、本発明はこれら具体例にのみ限定されるべきものでは無く、本発明の技術的範囲を逸脱すること無しに種々の変形が可能であることは勿論である。

4. 図面の簡単な説明

- 48 -

を形成した場合の実施例の概略断而図、第17図 はその分解概略斜視図、第18回は基板11の裏 側表面にインク供給路を形成した実施例の概略断 面図、第19図は基板11を異方性エッチングし てノズル孔を形成した場合の概略断面図、第20 図はその分解概略斜視図、第21図はその変形例 を示した概略断面図、第22a図乃至第22i図 は本プリントヘッドの1実施例の製造方法の1例 を示した各概略断面図、第23回はシリコンウエ ハを基板11として使用しヒータ要素16と並設 して検知要素26を設けた場合の分解概略斜視図、 第24図はカバープレート12の1例を示した概 略部分平面図、第25図は封止プレート19の1 例を示した概略部分平面図、第26図は基板11 とその上にヒータ要素16と検知要素26とを並 列して形成した実施例の概略部分平面図、第27 図及び第28図は夫々第26図中のD-D線及び E-E線に沿っての各概略断面図、第29回は基 板11の1側部にノズル孔13aを画定した場合 の実施例の概略部分平面図、第30図は第29図

中のF-F線に沿っての概略断面図、第31図は ヒータ要素16と検知要素26の駆動回路の1例 を示した概略図、第32図はその変形例を示した 概略図、第33図は片持梁状の2層機造のヒータ 要素16を持った実施例を示した概略断面図、第 34回はそのヒータ要素16とインク室13との 位置関係を示した概略平面図、第35図はその変 形例を示した概略断面図、第36図は基板11表 面を横方向に部分的に拡大してインク室13を画 定した実施例を示した概略部分平面図、第37図 は第36回のG-G線に沿っての概略断面図、第 38図はその変形例を示した概略断面図、第39 図は発生される気泡の成長に指向性を付与する1 実施例を示した概略平面図、第40a図乃至第4 0 d 図はその動作原理を示した各概略図、館41 図乃至第44図はインク供給補助路30を設けた 変形例を示した各概略平面図、第45図及び第4 6 図はインク流路の長手軸に沿って複数個のヒー タ要素を並設して発生される気泡の成長に指向性 を付与する実施例を示した各概略図、第47図は

- 51 -

16b:リード部

16c:電極部

18: 絡縁層

19:封止プレート

20:パックプレート

2 6: 検知要素

2 6 a: 検知部

特許出顧人

リコー精器株式会社

代 瓔 人

小 橋 正



気泡の成長に指向性を付与する場合の変形例を示した概略図、第48a図乃至第48d図はその動作原理を示した各概略図、第49回は気泡の成長に指向性を付与する場合の別の変形例を示した概略図、第50a図乃至第50c図は第49回の構造の種々の特性を示した各グラフ図、第51a図乃至第51c図と第52a図乃至第52c図は第49回の動作原理を説明するのに有用な各グラフ図、である。

(符合の説明)

11:基板

12:カバープレート

12a:ノズル孔

13:凹所又はインク室

14:インク供給路

15: インク

15a:インク済

16:ヒータ要素

16a:加熱部

- 52 -



















